日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 9月21日

出願番号

Application Number:

特願2000-287145

出 願 人 Applicant(s):

株式会社デンソー

2001年 7月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





00℃で1時間保持した。

[0112]

(実施例3)

図4に示す工程図に基づいて電極を作成した。

[0113]

高分子材料としての飽和ポリエステル(東洋紡績製、バイロンKSOO1)3 O重量部、トリアリルイソシアヌレート(日本化成製、TAIC)6重量部をN -メチルピロリドン70重量部に125℃で溶解し高分子溶液を得た(S5)。

[0114]

この溶液を負極上に、ブレードコーターにて塗布したのち、水中に5分間浸漬 した後、乾燥して、負極上に多孔質膜を得ることができた(S6)。

[0115]

この電極を N_2 雰囲気下で総吸収線量500kGyで電子線照射した(S7)

[0116]

上記の工程により化2の模式図で示される反応が進行するものと考えられる。

[0117]

この負極と正極を組み合わせただけのセパレータを使わない電池を作製し、1 00℃で1時間保持した。

[0118]

(比較例1)

図5に示す工程図に基づいて電極を作成した。

[0119]

飽和ポリエステル(東洋紡績製、バイロンKS001)30重量部を、Nメチルピロリドン70重量部に125℃で溶解し高分子溶液を得た(S8)。

[0120]

この溶液を負極上に、ブレードコーターにて塗布したのち、水中に5分間浸漬し、乾燥した後負極上に多孔質膜を得ることができた(S9)。

[0121]

3 0

上記の工程により

[0122]

【化3】

[0123]

の模式図で示される反応が進行するものと考えられる。

[0124]

この負極と正極を組み合わせただけのセパレータを使わない電池を作製し、この電池を100℃で1時間保持した。

[0125]

(比較例2)

図6に示す工程図に基づいて電極を作成した。

[0126]

飽和ポリエステル(東洋紡績製、バイロンKSOO1)30重量部、トリアリルイソシアヌレート(日本化成製、TAIC)6重量部、ジクミルパーオキサイド(日本油脂製、パークミルD)0.9重量部をNメチルピロリドン70重量部に125℃で溶解した(S10)。このとき、約3時間後に粘度が上がりはじめ、塗工性が悪く均一な多孔質膜が作製できなかった。さらに約5時間後に高分子溶液はゲル状となったので、以降の工程(S11、S12)を中断した。

[0127]

すなわち、上記の工程S10により化2と同様な反応が進行し、 高分子ゲルが形成されたものと考えられる。

[0128]

〔放電容量の測定〕

各実施例および比較例の電池について室温下で放電容量を常法に従って測定した。

[0129]

結果を表1に示す。

[0130]

【表1】

	正極活物質1あたりの放電容量
実施例1	1 4 4 m A h
実施例 2	146mAh
実施例3	1 4 5 m A h
比較例1	短絡して測定できず
比較例 2	ゲル化して多孔質膜を形成できず

[0131]

表より明らかなように、比較例では、実用的な電池が得られなかった。

[0132]

[多孔質膜のゲル分率測定]

多孔質膜の耐電解液性を評価するため、各実施例および比較例1の方法により 改めて多孔質膜をCu箔上に形成し、その多孔質膜をCu箔から多孔質膜だけを 剥離して試験試料とした。

[0133]

この時の多孔質膜の重量を W_0 とした。

[0134]

各多孔質膜を容器中のエチレンカーボネート3体積部、ジエチルカーボネート 7体積部からなる溶媒に浸漬し、密封した後120℃で1時間放置した。

[0135]

この後常温まで徐冷し、エタノールで3回洗浄し電解液中に溶解した樹脂を除

去した。多孔質膜を取り出し乾燥した後の重量をWとした。

[0136]

(ゲル分率) =W/W $_0$ とした。

[0137]

この結果、ゲル分率はそれぞれ実施例1で0.91、実施例2で0.97、実施例3で0.95、比較例1で0.81であった。また、ゲル分率測定後にそれぞれの試験試料についてその外観を肉眼で観察した結果、実施例1、2および3の試験試料では多孔質の状態を保持していたが、比較例1の試験試料では多孔質の状態が失われていた。

[0138]

したがって、実施例では耐電解液性の高い多孔質膜が得られるのに対し比較例 の多孔質膜は耐電解液性が低いことが明らかとなった。

[0139]

(実施例4)

(電極板形成工程)

負極はアモルファスコートされた人造黒鉛92.5重量部と、ポリフッ化ビニリデン7.5重量部とから構成される合剤がCu箔上に形成されている。

[0140]

正極はニッケル酸リチウム85重量部と、カーボンブラック10重量部と、ポリフッ化ビニリデン5重量部とから構成される合剤がA1箔上に形成されている

[0141]

電解液は、エチレンカーボネート3体積部、ジエチルカーボネート7体積部からなる溶媒1L当たり1molのLiPF6を溶解したものを用いた。

[0142]

(多孔質膜付与工程)

飽和ポリエステル〔東洋紡績製、パイロンKS001〕30重量部、トリアリルイソシアヌレート6重量部をNメチルピロリドン70重量部に125℃で溶解し高分子溶液を得た。

[0143]

剥離フィルム上に、高分子溶液をダイコーターにて塗布したのち、水中に5分間浸漬、乾燥した後、剥離フィルム上に多孔質膜を得ることができた。

[0144]

(保護工程)

この多孔質膜の負極側に面する多孔質膜表面に、LUMO=0.9eV、HOMO=10.7eVのγ-アクリロキシプロピルトリメトキシシラン [信越化学、KBM5103] 5重量部、ジクミルパーオキサイド [日本油脂、パークミルD] 1重量部を水5重量部とエタノール89重量部との混合溶媒に1分間浸漬した後、乾燥しエタノールと水を除去した。

[0145]

このあとこの多孔質膜を N_2 中で150 \mathbb{C} で 3 時間熱処理することで、表面処理したセパレータを得ることができた。

[0146]

(試験)

この多孔質膜と正極および負極からなる18650型電池を作製し、雰囲気温度60℃、電流密度2.2mA/cm²の定電流で充放電を繰り返した。

[0147]

(比較例3)

(電極板形成工程)

実施例4と同様の工程で正極・負極を形成した。

[0148]

(多孔質膜付与工程)

飽和ポリエステル〔東洋紡績製、パイロンKSOO1〕30重量部、トリアリルイソシアヌレート6重量部をNメチルピロリドン70重量部に125℃で溶解し高分子溶液を得た

剥離フィルム上に、ダイコーターにて塗布したのち、水中に 5 分間浸漬、乾燥 した後、剥離フィルム上に多孔質膜を得ることができた。

[0149]

この多孔質膜を、ジクミルパーオキサイド [日本油脂、パークミルD] 1 重量 部をエタノール99 重量部の溶剤に1分間浸漬した後、乾燥しエタノールを除去した。

[0150]

このあとこの多孔質膜をN,中で150℃で3時間熱処理した。

[0151]

(試験)

この多孔質膜と正極および負極からなる18650電池を作製し、雰囲気温度60℃、電流密度2.2mA/cm²の定電流で充放電を繰り返した。

[0152]

(結果)

500回の充放電の後の放電容量比は実施例1で74%、比較例1で44%となり、γ-アクリロキシプロピルトリメトキシシランで表面処理したセパレータを用いることで、寿命を向上することができた。

[0153]

【発明の効果】

以上のように、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を作成できる非水電解質二次電池用電極の製造方法を提供することができるという効果を有する。

[0154]

そして、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を作成できる非水電解質二次電池用電極を提供することができるという効果を有する。

[0155]

また、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を提供することができるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】実施例で用いた電池の斜視断面模式図である。
- 【図2】実施例で用いた電池内における電極板部分の拡大断面図である。
- 【図3】実施例1、2の電極板上に多孔質膜を形成する工程を示した図である

特2000-287145

- 【図4】実施例3の電極板上に多孔質膜を形成する工程を示した図である。
- 【図5】比較例1の電極板上に多孔質膜を形成する工程を示した図である。
- 【図6】比較例2の電極板上に多孔質膜を形成する工程を示した図である。

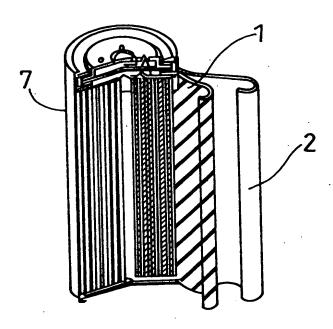
【符号の説明】

- 1…正極
 - 11…正極集電体 12…正極合材層
- 2…負極(多孔質膜形成)
 - 21…負極集電体 22…負極合材層 23…多孔質膜
- 7…ケース

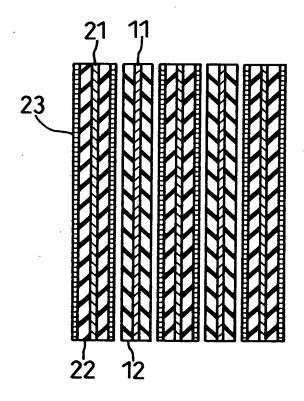
【書類名】

図面

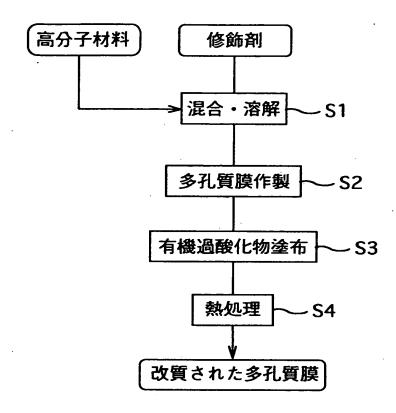
【図1】



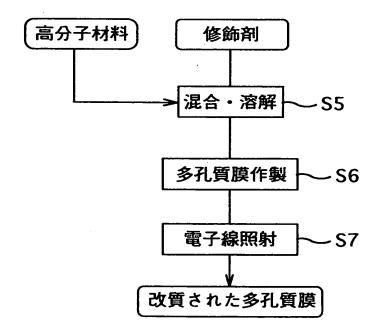
【図2】



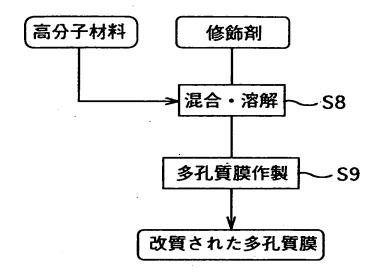
【図3】



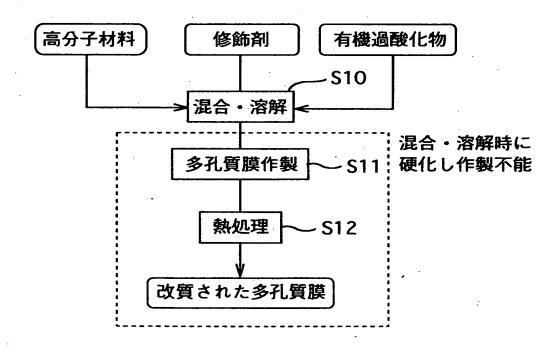
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】安全性が高く、低コストな非水電解液二次電池を作成できる非水電解液 二次電池用電極の製造方法を提供すること。また、安全性が高く、低コストな非 水電解液二次電池を提供すること。

【解決手段】本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、非水電解質二次電池用の正極もしくは負極である電極板を形成する電極板形成工程を有し、さらに、高分子材料から構成される多孔質膜を形成する多孔質膜形成工程と、該多孔質膜形成工程以後に、該電極板の表面上に該多孔質膜を一体的に固着させる固着工程と、該多孔質膜形成工程より後に、該多孔質膜を構成する該高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一部を該高分子材料に含まれる基と異なる所定置換基で修飾する修飾工程とをもつことを特徴とする。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日

1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー

ない。

[0067]

その他にもメルトブロー法を採用することもできる。メルトブロー法は、溶融 した高分子材料を細孔から噴出させ、直径が10μm以下の微細な繊維からなる 不織布とする方法である。

[0068]

多孔質膜の厚みや空隙率は、プレス等で調整することができる。

[0069]

(固着工程)

固着工程は、多孔質膜形成工程で形成した多孔質膜を電極板の表面上に一体的 に固着させる工程である。固着工程としては多孔質膜と電極板とを固着できれば 特に限定するものではないが、具体例を挙げると、熱融着、溶着等が挙げられる 。また、多孔質膜と電極板との固着は、その全面において行われる必要はなく、 電池製造時にはずれない程度の固定ができる限度で一部の固着であっても良い。

[0070]

(修飾工程)

修飾工程は、前述の電極板の表面上に形成された多孔質膜を構成する高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一部をその高分子材料に含まれる基と異なる所定置換基で修飾する工程である。ここで、所定置換基とは、この所定置換基で高分子材料を修飾することで高分子材料の分子量を増加させたり、電解液に対する溶解度パラメータを大きく変化させたりすることで、修飾後の高分子材料の耐電解液性を向上させるものである。所定置換基としては、前述の修飾剤を高分子に反応させて生成するものが例としてあげられる。

[0071]

なお、前述の多孔質膜形成工程において前述の修飾剤を高分子材料中に混合させなかったときは、本工程において修飾剤を多孔質膜表面上に塗布する。塗布する方法は特に限定されない。

[0072]

そして、前述の多孔質膜形成工程において修飾剤を高分子材料に混合する添加

量、もしくは本工程において修飾剤を多孔質膜表面上に塗布する添加量は、効果 が発揮できる量であれば特に限定されない。

[0073]

本工程において最終的に高分子材料中の高分子の側鎖または末端のうち1~50%を所定置換基で修飾することが好ましい。この値は、高分子材料の組成および修飾剤の種類により変化するが、概ねこれより少ないと、修飾前後の高分子材料の性質の変化が少なくなり、また、これより多くしても性質の変化は、それ以上変化し難くなるので、セパレータとしての機能または生産性は、この範囲内で充分高くなる。

[0074]

高分子材料の側鎖もしくは末端部分を修飾する方法としては、①高エネルギー線を照射する方法、②さらに結合開始剤を多孔質膜表面上に塗布した後に加熱する方法が例としてあげることができる。

[0075]

前者の方法①は、特に反応を進行させるための助剤は必要なく通常の反応条件下では不活性な物質とも反応させることができるので修飾剤の選択の幅が広がる利点がある。高エネルギー線としては、電子線、(近、遠、真空)紫外線、X線、ガンマ線、低温プラズマ照射およびこれらの組み合わせが例としてあげられる。これらの高エネルギー線照射を行う雰囲気は特に限定しない。たとえば、空気中、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気等で行うことができる。好ましくは、不活性ガス(希ガス、窒素等)雰囲気下で行う。また、高エネルギー線の照射量、強度、エネルギーも特に限定されず、対象となる多孔質膜の修飾が必要量進行するように適宜変化させる。

[0076]

後者の方法②は、簡便な設備で行うことができる。結合開始剤としては、過酸化物、アジ化合物等のラジカル発生剤を使用することができる。過酸化物としては、ハイドロパーオキサイド、ジアルキルパーオキサイド、パーオキシケタールを分子中に有する有機過酸化物が、アジ化合物としては、アゾビスイソブチロニトリル等が挙げられる。これら結合開始剤をアルコール、ケトンなどの溶媒中に

溶解して多孔質膜上に塗布する。結合開始剤の濃度としては、結合開始剤が1重量部に対し溶媒を4から999重量部加え溶解して用いることが好ましい(0.1-20重量%溶液)。多孔質膜を形成した電極を加熱する方法は特に限定しないが、不活性ガス雰囲気下で行うことが好ましい。加熱温度および時間は、結合開始剤の分解定数、添加量、高分子材料の種類等に依存して決定される。

[0077]

(その他の工程)

本実施形態の製造方法は、さらに保護工程をもつことができる。保護工程は、 多孔質膜の表面上に保護剤から誘導される保護膜を形成する工程である。保護工程は多孔質膜形成工程の後であれば、いつ行っても良い。

[0078]

多孔質膜表面上に保護層を形成する方法としては、前述の修飾工程における多 孔質膜を修飾剤で修飾する方法とほぼ同様の方法を採用可能であって、たとえば 、①熱処理による方法、②高エネルギー線による方法が挙げられる。

[0079]

①熱処理による方法としては、保護剤と、結合開始剤(たとえば、ラジカル発生剤である有機過酸化物やアゾ化合物)とを混合し、溶媒に溶解させた溶液を多れ質膜に塗布した後に不活性雰囲気下で加熱することで保護剤が重合したり、保護剤が多孔質膜と反応したりすることで保護層が形成される。

[0080]

②高エネルギー線による方法としては、保護剤と、必要に応じて混合される結合開始剤とを混合溶解した溶液を多孔質膜に塗布した後に、高エネルギー線、たとえば、電子線、(近、遠、真空)紫外線、X線、ガンマ線、低温プラズマ照射およびこれらの組み合わせ、を照射することで、保護剤が重合したり、保護剤が多孔質膜と反応したりすることで保護層が形成される。

[0081]

①、②の方法ともに多孔質膜表面に溶液を塗布する方法としては、刷毛、コーター等により行ったり、多孔質膜を溶液中に浸せきしたりすることで行うことができる。

[0082]

保護剤としては、重合基をもつ化合物である。本明細書における「重合基」とは、不飽和二重結合、複素環状化合物、OH基、シアネート基、イソシアネート基、エポキシ基、カルボキシル基、アミノ基等の官能基であって(好ましくは2つ以上の官能基をもつ)、自身もしくは多孔質膜を形成する高分子化合物との間で反応性を有する基である。好ましくは、不飽和二重結合を分子内に有する化合物である。

[0083]

そして保護剤は、重合基を開いた状態においてLUMOのエネルギー値が0.3 e V以上、より好ましくは、0.5 e V以上である化合物、または重合基を開いた状態においてHOMOのエネルギー値が-10.1 e V以下、より好ましくは-10.4 e V以下である化合物である。なお、ここで「重合基を開いた状態」とは、1分子の保護剤の前述した重合基が多孔質膜を形成する高分子材料と反応した後の化学構造から、多孔質膜の高分子材料に由来する部分を除いた部分に水素原子を付加した状態の化学構造を意味する。

[0084]

そして、HOMO、LUMOのエネルギー値は、MOPAC97のPM法によって計算された値である。なお、詳細は示さないが種々の試験の結果、充分な還元耐性を示す化合物としてSBR (LUMO0.3 e V) が例示でき、充分な酸化耐性を示す化合物としてNBR (10.3 e V) が例示できる。

[0085]

重合基を開いた状態においてLUMOのエネルギー値が 0.3eV以上である 化合物としては、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、シクロヒキシルメタクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルメタクリレート、ビニリトリス (β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 γ - (γ

シラン、 γ ー (メタクリロキシプロピル) トリエトキシシランが存在し、保護剤としては、これらの化合物から選ばれる 1 以上の化合物を用いることが好ましい

[0086]

重合基を開いた状態においてHOMOのエネルギー値が-10.1eV以下である化合物としては、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、シクロヒキシルアクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルメタクリレート、ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、ヘプタデカルフルオロデシルメタクリレート、ビニリトリス(β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリエトキシシランが存在し、保護剤としては、これらの化合物のうちの少なくとも1種を含む化合物が好ましい。

[0087]

〈リチウム二次電池〉

本実施形態のリチウム二次電池は、正極と負極とを重ね合わせてなる電極体を 有するリチウム二次電池であって、正極もしくは負極は、上述の製造方法で製造 された電極を用いたリチウム二次電池である。

[0088]

したがって、電極以外の構成要素については、特に限定されず、公知の構成を 用いることができる。

[0089]

【実施例】

[電極板形成工程]

実施例および比較例で用いたすべての電極板は以下の方法で製造した。

[0090]

負極2は人造黒鉛95重量部、SBR3重量部、カルボキシメチルセルロール 1重量部、シランカップリング剤1重量部から構成される負極合材層22が負極 集電体22(Cu箔)上に形成されている。

[0091]

正極1はニッケル酸リチウム85重量部、カーボンブラック10重量部、ポリテトラフルオロエチレン4重量部、カルボキシメチルセルロール1重量部から構成される正極合材層12が正極集電体11(A1箔)上に形成されている。

[0092]

(多孔質膜形成工程、固着工程、修飾工程およびその他の工程) 以上の工程を各実施例および比較例に分けて説明する。

[0093]

そして、最終的に電池を製造する方法は以下の通りである。すなわち、本実施例および比較例のリチウム二次電池は、図1にその電池構造を概略的に示すように、リチウムイオンを放出できる正極1と、正極1から放出されたリチウムイオンを吸蔵及び放出できる炭素材料よりなる負極2と、電解液とを備える電極体巻回型のリチウム二次電池である。ここで、負極2は、その両面に多孔質膜23が形成されている。正極1、負極2及び電解液がステンレスよりなるケース7内に密封されている。ケース7内において、正極1および負極2は、図2に示すように、負極2の表面に形成される多孔質膜により絶縁されている。なお、電解液は、エチレンカーボネート3体積部、ジエチルカーボネート7体積部からなる溶媒1L当たり1mo1のLiPF6を溶解したものを使用した。

[0094]

(実施例1)

図3に示す工程図に基づいて電極を作成した。

[0095]

高分子材料としての飽和ポリエステル(東洋紡績製、バイロンKSOO1)を30重量部と、修飾剤としてのγーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン(信越化学製、KBM503)を6重量部とを溶媒としてのNーメチルピロリドン70重量部に125℃で溶解し高分子溶液を得た(S1)。

[0096]

この溶液を負極上に、ブレードコーターにて塗布したのち、水中に5分間浸漬

した後、乾燥して、負極上に多孔質膜を得ることができた(S2)。

[0097]

この電極をジクミルパーオキサイド(日本油脂製、パークミルD)1重量部をエタノール99重量部に溶解した溶液に10秒間浸漬した後、乾燥しエタノールを除去した(S3)。

[0098]

上記電極をAr雰囲気下で密閉し150℃で2時間熱処理した(S4)。

[0099]

上記の工程により

[0100]

[0101]

H

2 7

の模式図で示される反応が進行するものと考えられる。

[0102]

この負極と正極を組み合わせただけのセパレータを使わない電池を作製し、9 0℃で1時間保持した。

[0103]

(実施例2)

図3に示す工程図に基づいて電極を作成した。

[0104]

高分子材料としての飽和ポリエステル(東洋紡績製、バイロンKSOO1)を 3 O重量部と、修飾剤としてのトリアリルイソシアヌレート(日本化成製、TA IC)を 6 重量部とを溶媒としてのN - メチルピロリドン 7 O重量部に 1 2 5 $\mathbb C$ で溶解し高分子溶液を得た(S 1)。

[0105]

この溶液を負極上に、ブレードコーターにて塗布したのち、水中に5分間浸漬 した後、乾燥して、負極上に多孔質膜を得ることができた(S2)。

[0106]

この電極をジクミルパーオキサイド(日本油脂製、パークミルD)1重量部をエタノール99重量部に溶解した溶液に10秒間浸漬した後、乾燥しエタノールを除去した(S3)。

[0107]

上記電極をAr雰囲気下で密閉し150℃で2時間熱処理した(S4)。

[0108]

上記の工程により

[0109]

【化2】

[0110]

の模式図で示される反応が進行するものと考えられる。

[0111]

この負極と正極を組み合わせただけのセパレータを使わない電池を作製し、1

特2000-287145

【書類名】 特許願

【整理番号】 P000011533

【提出日】 平成12年 9月21日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01M 10/38

【発明の名称】 非水電解質二次電池用電極の製造方法および非水電解質

二次電池用電極並びに非水電解液二次電池

【請求項の数】 20

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 加美 謙一郎

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 上嶋 啓史

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 新開 竜一郎

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 細川 徳一

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 山田 学

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 天木 秀雄

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 田村 智明

【特許出願人】

【識別番号】

000004260

【氏名又は名称】

株式会社デンソー

【代表者】

岡部 弘

【代理人】

【識別番号】

100081776

【弁理士】

【氏名又は名称】

大川 宏

【電話番号】

(052)583-9720

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-141476

【出願日】

平成12年 5月15日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009438

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9100560

~ —

【プルーフの要否】

m

【書類名】 明細書

【発明の名称】 非水電解質二次電池用電極の製造方法および非水電解質二次電池用電極並びに非水電解液二次電池

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非水電解質二次電池用の正極もしくは負極である電極板を形成 する電極板形成工程と、

高分子材料から構成される多孔質膜を形成する多孔質膜形成工程を含み該多孔 質膜を表面上にもつ該電極板を得る多孔質膜付与工程と、

を有する非水電解質二次電池用電極の製造方法において、

前記多孔質膜付与工程は、前記多孔質膜形成工程の後に、該多孔質膜を構成する前記高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一部を該高分子材料に含まれる基と異なる所定置換基で修飾する修飾工程をもつことを特徴とする非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項2】 前記多孔質膜形成工程は、前記電極板の表面に液体状の前記高分子材料を塗布することにより該電極板の表面上に多孔質膜を形成する工程である請求項1に記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項3】 前記多孔質膜形成工程は、前記電極板とは別に多孔質膜を形成する工程であり、

さらに、前記多孔質膜付与工程は、該多孔質膜形成工程の後に、該多孔質膜を 該電極板の表面上に固着させる固着工程を含む請求項1に記載の非水電解質二次 電池用電極の製造方法。

【請求項4】 前記修飾工程は、前記多孔質膜を構成する前記高分子材料を構成する高分子の側鎖および末端部分のうち1~50%を所定置換基で修飾する工程である請求項1~3のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法

【請求項5】 前記修飾工程は、前記多孔質膜を構成する前記高分子材料に対して、該高分子材料を100重量部としたときに1~100重量部の前記所定置 換基を有する修飾剤を反応させる工程である請求項1~4のいずれかに記載の非 水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項6】 前記多孔質膜形成工程は、前記高分子材料と前記所定置換基を もつ修飾剤とを混合した混合材料を用いて多孔質膜を形成する工程である請求項 1~5のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項7】 前記修飾工程は、

さらに、前記多孔質膜の表面に、前記所定置換基をもつ修飾剤を塗布する塗布 工程を含み、

該塗布工程後に、該修飾剤の該所定置換基、前記側鎖または前記末端と、該所 定置換基とを結合させる工程である請求項1~5のいずれかに記載の非水電解質 二次電池用電極の製造方法。

【請求項8】 前記修飾工程は、前記多孔質膜に高エネルギー線を照射することによって、前記所定置換基、前記側鎖または前記末端と、該所定置換基とを結合させる高エネルギー線照射工程をもつ請求項1~7のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項9】 前記修飾工程は、前記多孔質膜を加熱することで前記所定置換基、前記側鎖または前記末端と、該所定置換基との結合を開始する結合開始剤を 更に塗布する結合開始剤塗布工程と、該多孔質膜を加熱する加熱工程をもつ請求 項1~8のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項10】 前記修飾剤は、1つ以上の不飽和多重結合をもつ化合物を少なくとも1種類以上含む請求項5~9のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項11】 前記修飾剤は、モノアリルイソシアヌレート、ジアリルイソシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、エチレングリコールジ $\{ xy \}$ アクリレート、トリメチルプロパントリ $\{ xy \}$ アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、ビニルピリジン、トリアリルフタレート、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリス (βx) キシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、(xy) アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、(xy) アクリロキシプロピル)トリストキシシラン、(xy) アクリロキシプロピル)メチルジメトキシシラン、アクリルシリコーン、ジアリルイソシアヌレー

ト、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチルプロパントリ (メタ) アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、ビニルピリジン、トリアリルフタレート、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリス (βメトキシエトキシ) シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、γー({メタ} アクリロキシプロピル) トリメトキシシラン、γー({メタ} アクリロキシプロピル) メチンプロピル) トリエトキシシラン、γー({メタ} アクリロキシプロピル) メチルジメトキシシランのうちから選ばれる少なくとも1以上である請求項5~9のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項12】 前記高分子材料は、ポリベンズイミダゾール、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリメチルペンテン、アラミド、ポリビニリデンフロライド、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリアリレート、ポリアセタール及びポリフェニレンエーテル、およびこれらの変性品の少なくとも一種である請求項1~11のいずれかに記載の非水電解質二次電池用電極の製造方法。

【請求項13】 非水電解質二次電池用の正極もしくは負極である電極板と、 高分子材料から構成され、該高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一 部を該高分子材料に含まれる基と異なる所定置換基で修飾された該電極板上に一 体的に形成される多孔質膜とからなることを特徴とする非水電解質二次電池用電 極。

【請求項14】 さらに前記多孔質膜の表面上には、重合基を開いた状態においてLUMOのエネルギー値が0.3 e V以上である保護剤から誘導される保護層が形成される請求項13に記載の非水電解質二次電池用電極。

【請求項15】 前記重合基は、不飽和二重結合である請求項14に記載の非 水電解質二次電池用電極。

【請求項16】 さらに前記多孔質膜の表面上には、重合基を開いた状態においてHOMOのエネルギー値が-10.1eV以下である保護剤から誘導される

保護層が形成される請求項13に記載の非水電解質二次電池用電極。

【請求項17】 前記重合基は、不飽和二重結合である請求項16に記載の非 水電解質二次電池用電極。

【請求項18】 前記保護剤は、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、シクロヒキシルメタクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルメタクリレート、ビニリトリス(β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アー(アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、アー(メタクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、アー(アクリロキシプロピル)トリエトキシシランのうちの少なくとも1種を含む請求項15に記載の非水電解質二次電池用電極。

【請求項19】 前記保護剤は、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、シクロヒキシルアクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、ヘプタデカルフルオロデシルアクリレート、ヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、ビニリトリス(β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アー(アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、アー(アクリロキシプロピル)トリエトキシシラン。カー(アクリロキシプロピル)トリエトキシシランのうちの少なくとも1種を含む請求項17に記載の非水電解質二次電池用電極。

【請求項20】 正極と負極とを重ね合わせてなる電極体を有する非水電解質 二次電池であって、

前記正極もしくは前記負極は、請求項1~12のいずれかに記載された非水電解質二次電池用電極の製造方法で製造された電極、または請求項13~19のいずれかに記載された非水電解質二次電池用電極であることを特徴とする非水電解質二次電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、非水電解質二次電池用電極の製造方法とその非水電解質二次電池用 電極を用いる非水電解質二次電池とに関する

[0002]

【従来の技術】

近年、ノート型コンピューター、小型携帯機器、自動車等に用いられるクリーンなエネルギー源として高性能二次電池の開発が盛んである。ここで用いられる二次電池には、小型軽量でありながら大容量・高出力であること、即ち高エネルギー密度・高出力密度であることが求められている。また、高エネルギーを貯蔵することから安全性の確保が重要である。高エネルギー密度・高出力密度を達成できる二次電池としては、リチウム二次電池等の非水電解質二次電池が有力視されている。

[0003]

リチウム二次電池には、リチウムイオンを放出できる正極と、正極から放出されたリチウムイオンを吸蔵および放出できる負極と、正極及び負極の間に介在する多孔質セパレータと、正極と負極との間でリチウムイオンを移動させる電解液とを備えている。

[0004]

リチウム二次電池は、使用電位範囲が広いため負極側では強い還元状態となり 、正極では強い酸化状態となる。

[0005]

現在用いられているポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン系からなるセパレータは耐還元性・耐酸化性に優れるが耐熱性が十分でなく、150℃を越えるような高温では、シャットダウン機能は働かず収縮・破膜するなどしてショートすることが知られている。セパレータの耐熱性が低いことから、セパレータと電極を組付け電池化した後に高温での乾燥ができないことから、ドライルームで電極とセパレータを組付ける必要がある。また酸素指数が低く高温で燃えやすいという問題がある。その上、ポリオレフィン製セパレータを多孔質化するためには、延伸工程や溶剤や添加剤の抽出工程などの複雑な工程が必要である

ことからコストアップになっており、電池コスト全体の中での占める比率が大き くなっている。

[0006]

低コストな多孔質膜の製造方法としては、常温あるいは高温下で高分子を溶剤 に溶解して高分子溶液とし、電極板などの基材に塗布(溶剤キャスティング)し た後に、冷却もしくはその高分子の貧溶媒などに浸せきするなどして樹脂を析出 させた後に乾燥する溶剤キャスト法や、高温で高分子を溶解して電極板などの基 材に塗布した後に冷却固化させるホットメルト法がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、非水電解質二次電池のさらなる高エネルギー密度・高出力密度 化や安全性向上の要請により、非水電解液には、種々の化合物が含まれている。 これらの非水電解液のなかにはセパレータに対し膨潤・溶解性をもつものもある 。したがって、セパレータには、耐電解液性、特に高温下における耐電解液性に 優れた性質が求められる。

[0008]

溶剤キャスト法やホットメルト法が適用しやすい高分子は比較的分子量が低い 高分子や結晶性が低い高分子が多く、特定の電解液において高温下の耐電解液性 が充分とはいえず、高温下でのサイクル寿命・安全性が充分でなかった。

[0009]

また、耐熱性・耐電解液性がある分子量の大きいポリエステル、ポリイミドなどでは、孔のないフィルムは量産されているが、均一な微多孔膜を形成することが難しい。これらの高分子からなる不織布などを用いた多孔質膜もあるが、薄膜化が難しく孔径が比較的大きく不均一で抵抗が大きいことや比較的耐還元性や耐酸化性が低いことから使用中にセパレータの膨潤や分解などが起こり内部抵抗の上昇から電池のサイクル寿命が短くなる問題があった。

[0010]

一方、耐電解液性を高める目的で、高分子と架橋助剤と有機過酸化物とを混合 した高分子溶液を、キャスティングし多孔質膜を作製しようとすると、高分子溶 液作製工程中の加熱により有機過酸化物が分解して架橋助剤が高分子と反応し、 高分子溶液の粘度の上昇(スコーチ)やさらに反応が進むと高分子溶液が硬化し 安定した多孔質膜を作製することができなかった。

[0011]

したがって、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を作成できる非水電解質二次電池用電極の製造方法を提供することを解決すべき課題とする。

[0012]

そして、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を作成できる保水電解質二次電池用電極を提供することも解決すべき課題とする。

[0013]

また、本発明は、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池を提供することも解決すべき課題とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決する目的で本発明者らは、鋭意研究を行った結果、以下の発明 を完成した。

[0015]

すなわち、本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、非水電解質二次電池用の正極もしくは負極である電極板を形成する電極板形成工程と、高分子材料から構成される多孔質膜を形成する多孔質膜形成工程を含み該多孔質膜を表面上にもつ該電極板を得る多孔質膜付与工程と、を有する非水電解質二次電池用電極の製造方法において、前記多孔質膜付与工程は、前記多孔質膜形成工程の後に、該多孔質膜を構成する前記高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一部を該高分子材料に含まれる基と異なる所定置換基で修飾する修飾工程をもつことを特徴とする。

[0016]

つまり本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、セパレータの作用を 有する多孔質膜の組成を多孔質膜形成工程においては、取り扱い容易な性質を持 つ組成とし、その後、高分子材料の側鎖または末端に置換基を導入し、実際の非水電解質二次電池内で使用の場面では電解液に対して難溶性の組成とすることで、耐電解液性等のセパレータとしての機能と、セパレータの生産性とを両立することができる。

[0017]

したがって、本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、安全性が高く 、低コストな非水電解質二次電池を作成できる非水電解質二次電池用電極を提供 することができる。

[0018]

そして、前記多孔質膜形成工程は、前記電極板の表面に液体状の前記高分子材料を塗布することにより該電極板の表面上に多孔質膜を形成する工程であることが好ましい。

[0019]

また、前記多孔質膜形成工程は、前記電極板とは別に多孔質膜を形成する工程 であり、さらに、前記多孔質膜付与工程は、該多孔質膜形成工程の後に、該多孔 質膜を該電極板の表面上に固着させる固着工程を含むことが好ましい。

[0020]

このように、多孔質膜の形成方法は目的に応じて自由に選択できる。

[0021]

そして、前記修飾工程は、前記高分子材料の側鎖および末端のうち1~50% を所定置換基で修飾することが好ましい。

[0022]

また、前記修飾工程は、前記多孔質膜を構成する前記高分子材料に対して、該高分子材料を100重量部としたときに1~100重量部の前記所定置換基を有する修飾剤を反応させることが好ましい。

[0023]

これより少ないと、修飾前後の高分子材料の性質の変化が少なくなり、また、 これより多くしても性質の変化は、それ以上変化し難くなる。したがって、セパ レータの機能または生産性は、この範囲内で充分高くなる。

[0024]

さらに、前記多孔質膜形成工程は、前記高分子材料と前記所定置換基をもつ修 飾剤とを混合した混合材料を用いる工程であることが好ましい。

[0025]

あらかじめ高分子材料と修飾剤とを混合した混合材料を用いることにより、簡 便に電極を製造することができる。

[0026]

そして、前記修飾工程は、前記多孔質膜を加熱することで前記所定置換基、前記側鎖または前記末端と、該所定置換基との結合を開始する結合開始剤を更に塗布する結合開始剤塗布工程と、該多孔質膜を加熱する加熱工程とからなることが好ましい。

[0027]

多孔質膜を形成した後に結合開始剤を塗布することで多孔板形成時には高分子 材料のゲル化は進行せず、多孔質膜形成工程が遂行しやすいと同時に修飾工程に おいては確実に高分子材料の性質を変化させることができる。

[0028]

また、前記修飾工程は、前記多孔質膜に高エネルギー線を照射することによって、前記所定置換基、前記側鎖または前記末端と、該所定置換基とを結合させる 高エネルギー線照射工程とからなることが好ましい。

[0029]

高エネルギー線照射は、固相反応で進行できるので後処理が必要なく工程が簡便となり、また、有機過酸化物等の助剤がなくても確実に修飾反応が進行する利点がある。

[0030]

また、前記修飾剤は、ビニル基および {メタ} アクリル基等により例示される 不飽和多重結合を1つ以上有するモノマーもしくはオリゴマーのうちから選ばれ る少なくとも1以上であることが好ましい。具体的には、モノアリルイソシアヌ レート、ジアリルイソシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリル シアヌレート、エチレングリコールジ {メタ} アクリレート、トリメチルプロパ

ントリ{メタ}アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニル トルエン、ビニルピリジン、トリアリルフタレート、ビニルトリクロルシラン、 **ビニルトリス(βメトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニ** ルトリメトキシシラン、γ−({メタ}アクリロキシプロピル)トリメトキシシ ラン、 γ − ({メタ}アクリロキシプロピル)トリエトキシシラン、 γ − ({メ **タ}アクリロキシプロピル)メチルジメトキシシラン、アクリルシリコーン、ジ** アリルイソシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレー ト、エチレングリコールジ{メタ}アクリレート、トリメチルプロパントリ{メ **タ}アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、** ビニルピリジン、トリアリルフタレート、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリ **ス(βメトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメト** キシシラン、γ-({メタ}アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、γ-({メタ} アクリロキシプロピル) トリエトキシシラン、ァー({メタ} アクリ ロキシプロピル)メチルジメトキシシランのうちから選ばれる少なくとも1以上 であることが好ましい。なお、本明細書において「{メタ}」とあるのは、該当 部分においてメチル基を含むことができることを示している。

[0031]

これらの化合物は、高分子材料と反応したときに高分子材料の性質を大きく変化して高分子材料の耐電解液性および耐熱性を向上できるからである。

[0032]

さらに、前記高分子材料は、ポリベンズイミダゾール、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリメチルペンテン、アラミド、ポリビニリデンフロライド、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリアセタール及びポリフェニレンエーテル、およびこれらの変性品の少なくとも一種であることが好ましい。

[0033]

これらの髙分子材料は、溶剤キャスト法やホットメルト法の適用が容易であり

、かつ、修飾工程における修飾反応も容易に行えるからである。また、これらの 化合物は、融点もしくはガラス転移温度が高く耐熱性の高いセパレータを提供で きる利点もある。

[0034]

そして、上記課題を解決する本発明の非水電解質二次電池用電極は、非水電解 質二次電池用の正極もしくは負極である電極板と、高分子材料から構成され、該 高分子材料の側鎖および末端のうち少なくとも一部を該高分子材料に含まれる基 と異なる所定置換基で修飾された該電極板上に一体的に形成される多孔質膜とか らなることを特徴とする。

[0035]

さらに前記多孔質膜の表面上には、重合基を開いた状態においてLUMOのエネルギー値が0.3 e V以上である保護剤から誘導される保護層が形成されることが好ましい。

[0036]

つまりLUMOのエネルギー値がこれ以上であると、電子親和性が低下し還元 電位が高くなって、保護層が還元され難くなるので、セパレータの安定性・耐久 性も向上する。

[0037]

そして、この重合基は、不飽和二重結合であると、より保護層の形成が容易で あるので、好ましい。

[0038]

さらに前記多孔質膜の表面上には、重合基を開いた状態においてHOMOのエネルギー値が-10.1e V以下である保護剤から誘導される保護層が形成されることが好ましい。

[0039]

つまりHOMOのエネルギー値がこれ以下であると、イオン化し難くなり酸化 電位が高くなって、保護層が酸化され難くなるので、セパレータの安定性・耐久 性も向上する。

[0040]

そして、この重合基は、不飽和二重結合であると、より保護層の形成が容易で あるので、好ましい。

[0041]

重合基を開いた状態においてLUMOのエネルギー値が 0. 3 e V以上である 保護剤としては、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、シクロヒキシルメタクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルメタクリレート、ビニリトリス (β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 γ - (γ

[0042]

そして、重合基を開いた状態においてHOMOのエネルギー値が-10.1e V以下である保護剤としては、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、シクロヒキシルアクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルアクリレート、テトロフルオロプロピルメタクリレート、ヘプタデカルフルオロデシルアクリレート、ヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、ビニリトリス(β メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリエトキシシラン、 γ - (アクリロキシプロピル)トリエトキシシランのうちの少なくとも1種を含むことが好ましい。

[0043]

また、上記課題を解決する本発明の非水電解質二次電池は、前述の非水電解質 二次電池用電極の製造方法により製造された非水電解質二次電池用電極を用いた 非水電解質二次電池である。

[0044]

前述の非水電解質二次電池用電極の製造方法により製造された非水電解質二次電池用電極を用いているので、安全性が高く、低コストな非水電解質二次電池となる。

[0045]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法および非水電解質二次電池用電極並びに非水電解二次電池の実施形態について、詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態により限定されるものではない。なお、本実施形態では、リチウム二次電池を例に挙げ本発明を説明するが、本発明が適用されるのは、リチウム二次電池に限定されるものではなく、正極と負極とを重ね合わせてなる電極体と、非水電解液と、内部にその電極体とその非水電解液とを内包するケースとを有する非水電解質二次電池用電極であれば適用可能である。また本発明の非水電解質二次電池用電極の製造方法は、活性炭を活物質として含む電極合材を集電体の表面に層状に形成させた電極を有する電気二重層キャパシタ等に対しても適用可能であるため、本明細書において「電池」とは「キャパシタ」の意味をも含むものとする。

[0046]

〈リチウム二次電池用電極板およびその製造方法〉

以下にリチウム二次電池用電極板の製造方法を説明し、そのなかでリチウム二次電池用電極板についても説明する。

[0047]

本実施形態のリチウム二次電池用電極の製造方法は、電極板形成工程と、多孔 質膜付与工程とを有する。

[0048]

(電極板形成工程)

電極板形成工程は、リチウム二次電池用の正極もしくは負極である電極板を形成する工程である。

[0049]

本工程は、特に限定されるものではなく公知のリチウム二次電池用の正極もし

くは負極を製造する公知の製造方法を適用することが可能である。本発明をリチウム二次電池以外の他の非水電解質二次電池に適用する場合には、該当する非水 電解質二次電池の正極もしくは負極の公知の製造方法が適用できる。

[0050]

具体的には、正極は、リチウムイオンを充電時には放出し、かつ放電時には吸蔵することができるリチウムー金属複合酸化物を正極活物質にもつシート状の部材である。リチウムー金属複合酸化物は、電子とリチウムイオンの拡散性能に優れるなど活物質の性能に優れる。そのため、このようなリチウムおよび遷移金属の複合酸化物を正極活物質に用いれば、高い充放電効率と良好なサイクル特性とが得られる。さらに正極は、正極活物質、導電材および結着材を混合して得られた正極合材が集電体に塗布されてなるものを用いることが好ましい。

[0051]

正極活物質には、リチウムー金属複合酸化物であれば特に限定されるものではなく、公知の活物質を用いることができる。たとえば、 $\text{Li}_{(1-X)}$ NiO $_2$ 、 $\text{Li}_{(1-X)}$ MnO $_2$ 、 $\text{Li}_{(1-X)}$ MnO $_2$ 、 $\text{Li}_{(1-X)}$ CoO $_2$ や、各々にLi、Al、そしてCr等の遷移金属を添加または置換した材料等が挙げられる。なお、正極活物質としては、1種類の物質を単独で用いる場合に限定されず、複数の物質を混合して用いてもよい。そして、この正極活物質の例示におけるXはO~1の数を示す。

[0052]

また、負極については、リチウムイオンを充電時には吸蔵し、かつ放電時には 放出することができるシート状の部材である。特に、負極活物質、導電材および 結着剤を混合して得られた負極合材が集電体に塗布されてなるものを用いること が好ましい。負極活物質としては、その活物質の種類で特に限定されるものでは なく、公知の負極活物質を用いることができる。中でも、結晶性の高い天然黒鉛 や人造黒鉛などの炭素材料は、リチウムイオンの吸蔵性能および拡散性能に優れ るなど活物質の性能に優れる。そのため、このような炭素材料を負極活物質に用 いれば、高い充放電効率と良好なサイクル特性とが得られる。さらには、負極と して金属リチウムもしくはリチウム合金を使用することが電池容量の観点からは 、より好ましい。

[0053]

上述の正極または負極を形成する方法の例を以下に述べる。正極の形成方法としては、正極活物質としてのLiNiO₂と導電材としてのアセチレンブラックと結着材としてのポリフッ化ビニリデンとを混合して、正極合材とする。この正極合材を分散材としてのN-メチルー2-ピロリドンに分散させ、スラリー状とする。このスラリーをアルミニウム製の正極集電体に塗布し、乾燥した後にプレス成型して、正極合材層を形成し、正極とする。負極の形成方法としては、負極活物質としてのグラファイトを結着材としてのポリフッ化ビニリデンとを混合して、負極合材とする。この負極合材を分散材としてのN-メチルー2-ピロリドンに分散させ、スラリー状とする。このスラリーを銅製の負極集電体に塗布し乾燥後、プレス成型して負極合材層を形成し、負極とする。

[0054]

(多孔質膜付与工程)

多孔質膜付与工程は、電極板の表面上に修飾された多孔質膜を付与する工程である。多孔質膜付与工程は、多孔質膜形成工程と修飾工程とを含む。さらに必要に応じて固着工程を含む。なお、修飾工程と固着工程とは、多孔質膜形成工程の後であればいつの時点で行っても良い工程であり、また、その順序も限定しない

[0055]

(多孔質膜形成工程)

多孔質膜形成工程は、高分子材料から構成される多孔質膜を形成する工程である。ここで多孔質膜形成工程は、多孔質膜の形成と同時に多孔質膜を電極板の表面上に固着させることもできるし、電極板とは別に多孔質膜を形成することもできる。後者の多孔質膜を電極板とは独立して形成する場合には後述する固着工程を必要とする。

[0056]

ここで用いられる高分子材料は、単独高分子でも2種以上の高分子の混合物ないし共重合体であっても良い。また、高分子材料が結晶性であるときには150

で以上の融点を、非結晶性であるときには150℃以上のガラス転移温度を有することが好ましい。このように融点またはガラス転移温度が150℃以上の耐熱性高分子からなる多孔質被膜は、150℃を超える高温であっても収縮や溶融などを起こすことがない。それゆえ、電池内の温度が150℃を超える高温になっても、この多孔質被膜により電池の安全性が確保される。

[0057]

高分子材料としては、具体的に、ポリベンズイミダゾール、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリメチルペンテン、アラミド、ポリビニリデンフロライド、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール及びポリフェニレンエーテル、およびこれらの変性品のうちの少なくとも一種を含むものであることが好ましい。これらの高分子は、150℃以上の融点又はガラス転移温度を有する耐熱性高分子の中でも、特に融点又はガラス転移温度が高い高分子である。それゆえ、耐熱性に極めて優れた多孔質膜が得られる。また、分子中の水素が引き抜かれやすくラジカルが生成しやすい点で、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどの飽和ポリエステル、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリビニリデンフロライド、およびこれらを変性させた高分子のうちの少なくとも一種を用いることが特に好ましい。

[0058]

また、高分子材料には、多孔質膜を形成する前に修飾剤を混合して用いることもできる。修飾剤の添加量については、後述する修飾工程で説明する。ここで、修飾剤とは、高分子材料の高分子の側鎖または末端部分と置換、付加反応等により結合可能な物質であって、修飾後の高分子の耐電解液性が向上するものである。すなわち、修飾反応前後で高分子材料の分子量増加、溶解度パラメータ変化等が生起することで、電解液に対する溶解性が低下している。なお、修飾剤は、多孔質膜形成工程においては高分子材料と反応しないものであることが好ましい。

多孔質膜形成工程において反応が進行すると高分子材料のゲル乃至固化反応が進行し、多孔質膜を形成することができなくなるからである。

[0059]

修飾剤としては、具体的に、高分子側鎖もしくは末端部分を置換する不飽和多 重結合等の反応基を一つ以上有する分子である(①群)モノアリルイソシアヌレ ート、ジアリルイソシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシ アヌレート、エチレングリコールジ {メタ} アクリレート、トリメチルプロパン トリ {メタ} アクリレート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニルト ルエン、ビニルピリジン、トリアリルフタレート、ビニルトリクロルシラン、ビ **ニルトリス(βメトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニル トリメトキシシラン、γ-({メタ}アクリロキシプロピル)トリメトキシシラ** ン、ァー({メタ}アクリロキシプロピル)トリエトキシシラン、ァー({メタ **〉 アクリロキシプロピル)メチルジメトキシシラン、アクリルシリコーン等や、** 高分子鎖間を結合する反応基を2つ以上有する分子である(②群)ジアリルイソ シアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、エチレ ングリコールジ{メタ}アクリレート、トリメチルプロパントリ{メタ}アクリ レート、ジアリルフタレート、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、ビニルピリ ジン、トリアリルフタレート、(③群)ビニルトリクロルシラン、ビニルトリス (βメトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキ シシラン、ァー({メタ}アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、ァー(**{メタ} アクリロキシプロピル) トリエトキシシラン、ァー({メタ} アクリロ** キシプロピル)メチルジメトキシシラン等を例として挙げられる。

[0060]

高分子側鎖もしくは末端部分を置換する不飽和二重結合等の反応基を一つ以上 有する分子(①群)は、高分子の側鎖あるいは末端を置換し、改質前の高分子に 比べ分子量を増加させたり、溶解度パラメータを変えることで、耐電解液性が向 上すると考えられる。そして、高分子鎖間を結合する反応基を2つ以上有する分 子(②群、③群)は、改質前の高分子に比べ三次元的に分子を架橋することで、 耐電解液性が向上すると考えられる。なお、②群および③群の相違は、②群が二 つ以上の不飽和二重結合を有するのに対して、③群が1つ以上の不飽和二重結合と1つ以上の反応性官能基とを有する点である。そして、これらの化合物においてさらに好ましいものは、①群では、モノアリルイソシアヌレート、ビニルピリジン、ビニルトルエン、②群では、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、トリメタアリルイソシアヌレート、ジアリルイソシアヌレート、③群では、ビニルトリメトキシシラン、γー(アクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、γー(メタクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、γー(メタクリロキシプロピル)トリメトキシシラン等のシランカップリング剤である。

[0061]

また、高分子材料中には、塩を含有させることもできる。塩は、高分子膜中に分散されるので、後に塩を高分子膜中から抽出することにより簡単に多孔質膜が形成できる。塩としては、特に限定しないが、リチウム塩が好ましい。たとえば、塩化リチウム、硝酸リチウム、ヨウ化リチウム、テトラフルオロほう酸リチウム、リチウムビストリフルオトメチルスルホニルイミド、6フッ化ひ酸リチウムの少なくとも一種であることが好ましい。これらのリチウム塩は、溶媒への溶解性に優れるため、塩の添加量により孔径を制御することができる。

[0062]

多孔質膜を形成する方法は、特に限定しないが、たとえば、溶剤キャスト法やホットメルト法等が適用できる。多孔質膜の厚さは、エネルギー密度の観点からは薄いことが好ましい。およそ 5 μ m ~ 5 0 μ m 程度とすることが好ましい。

[0063]

溶剤キャスト法は、高分子材料を良溶媒に溶解し液体状とした後に、平板上に塗布した後に、平板上で析出させる方法である。この場合に平板として電極板を用いることにより多孔質膜の形成と同時に多孔質膜と電極板との固着も遂行できる。具体的には、①高分子材料を良溶媒に溶解し、平板上に塗布した後に、高分子材料の貧溶媒に平板を接触させる方法や、②良溶媒よりも沸点の高い貧溶媒を混合した溶媒中に高分子材料を溶解させ、平板上に塗布した後に、良溶媒を蒸発させる方法、③良溶媒と親和性がなく良溶媒よりも沸点の高い貧溶媒、もしくは塩を良溶媒中に溶解ないし混合した溶媒に高分子材料を溶解させ、平板上に塗布

した後に、良溶媒を蒸発させた後に、塩もしくは貧溶媒を抽出する方法がある。

[0064]

良溶媒としては、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、メチルエチルケトン、アセトン、キシレン、トルエン、デカリン、パラフィンなどが望ましいが、特に限定されず高分子に適した溶剤を選び、溶解しにくい場合は加温することで溶解させる。また、粘度を調節する目的でメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリエチレンオキシド、ポリビニルアルコールなどの増粘剤を加えることができる。さらに、均一な膜を形成する目的で界面活性剤、消泡剤、表面調整剤等を添加しても良い。貧溶媒としては、水、アルコール、ケトン等が例としてあげられる。

[0065]

高分子溶液を電極板等の平板上に塗布する方法としては、ブレードコーター、 ロールコーター、ナイフコーター及びダイコーターなどの塗布方法から電極体等 の平板の形状に応じて選択することができる。電極板に直接塗布する場合には、 高分子溶液が電極板のポア内の空気と置換しないようにするため、高分子溶液は 粘度の高い溶液であることが好ましい。その他に高分子溶液を電極板等の平板上 に塗布する方法としては、電極体等の平板を高分子溶液に浸漬して塗布すること もできる。この塗布方法では、平板が高分子溶液から引き上げられたときの液切 れを良くするために、粘度の低い高分子溶液を用いることが好ましい。これらの うち、PETやPPS等からなる平滑なフィルム等の平板上に高分子溶液を塗布 し多孔質膜を形成した後、転写等により電極板上に多孔質膜を固着することが電 極の形状、ポア等の影響を受けにくくなるので好ましい。

[0066]

ホットメルト法は、溶融し液体状とした高分子材料を電極板・フィルム等の基材上に塗布した後に冷却固化させる方法である。具体的には、分子量の比較的小さいポリアミド、ポリエステル等からなる高分子と高沸点の可塑剤等を混合溶融し、加熱されたダイなどにより溶融した高分子を電極板等の平板上にキャスト・冷却固化した後、可塑剤等を有機溶剤により抽出することで多孔質膜を得る。この場合でも平板として電極板以外のものを用いることができることはいうまでも